

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平5-186479

(43) 公開日 平成5年(1993)7月27日

(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 7 F 7/18	U	8018-4H		
	W	8018-4H		
H 0 5 K 3/28	C	7511-4E		
3/38	B	7011-4E		

審査請求 未請求 請求項の数4 (全 15 頁)

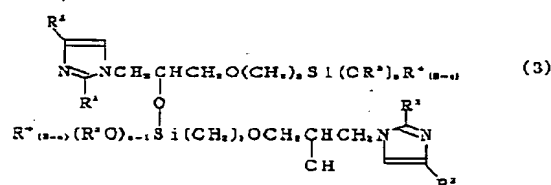
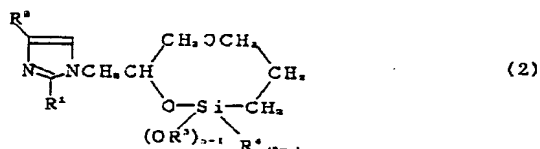
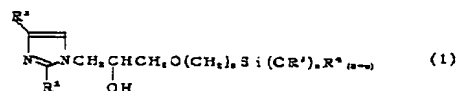
(21) 出願番号	特願平4-183783	(71) 出願人	000231109 株式会社日鉱共石 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
(22) 出願日	平成4年(1992)7月10日	(72) 発明者	土田 克之 埼玉県戸田市新曽南三丁目17番35号 日本 鉱業株式会社新材料研究所内
(31) 優先権主張番号	特願平3-214181	(72) 発明者	熊谷 正志 埼玉県戸田市新曽南三丁目17番35号 日本 鉱業株式会社新材料研究所内
(32) 優先日	平3 (1991) 8月1日	(72) 発明者	荻野 幸男 埼玉県戸田市新曽南三丁目17番35号 日本 鉱業株式会社新材料研究所内
(33) 優先権主張国	日本 (J P)	(74) 代理人	弁理士 小松 秀岳 (外2名)

(54) 【発明の名称】 新規イミダゾールシラン化合物及びその製造方法並びにそれを用いる金属表面処理剤

(57) 【要約】 (修正有)

【目的】 耐熱性に優れ、金属表面に対する防錆作用が高く、しかも金属と樹脂基板との接着性を著しく向上させることができるイミダゾールシラン化合物、その製造方法、及びそれを用いた金属表面処理剤を提供する。

【構成】 下記一般式(1)、(2)又は(3)で表されるイミダゾールシラン化合物。



(R¹はH、C1~20のアルキル基、R²はH、ビニル基、C1~5のアルキル基、R³、R⁴はC1~3のアルキル基、nは1~3)

1

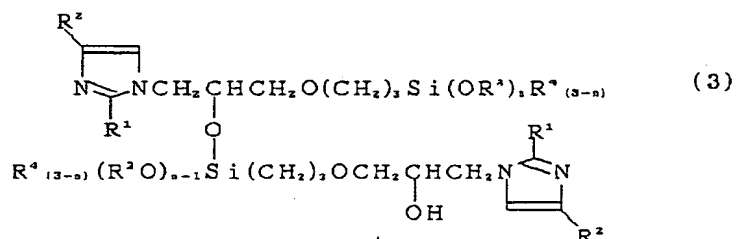
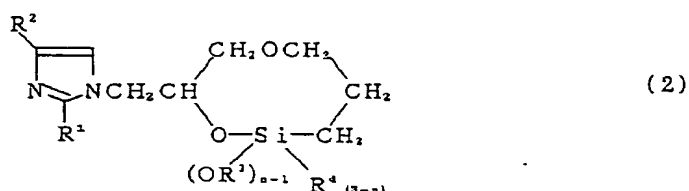
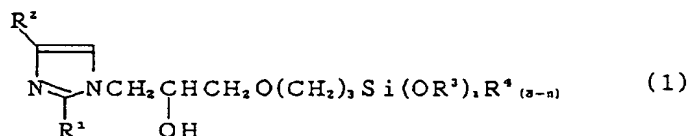
2

【特許請求の範囲】

*表される新規イミダゾールシラン化合物。

【請求項1】 下記一般式(1)、(2)又は(3)で*

【化1】

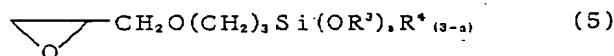
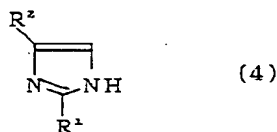


(ただし、一般式(1)、(2)又は(3)において、
R¹は水素又は炭素数が1~20のアルキル基、R²は水素、
ビニル基又は炭素数が1~5のアルキル基、R³、
R⁴は炭素数が1~3のアルキル基、nは1~3)

※ル化合物と下記一般式(5)で表される3-グリシドキシ
シプロピルシラン化合物とを、80~200℃で反応さ
れることを特徴とする請求項1記載のイミダゾールシラ
ン化合物の製造方法。

【請求項2】 下記一般式(4)で表されるイミダゾール※

【化2】



(ただし、一般式(4)、(5)において、R¹は水素
又は炭素数が1~20のアルキル基、R²は水素、ビ
ニル基又は炭素数が1~5のアルキル基、R³、R⁴は炭
素数が1~3のアルキル基、nは1~3)

造方法、並びにその用途に関する。

【0002】

【従来の技術】プリント回路用の銅張積層板は銅箔を紙
-フェノール樹脂含浸基材やガラス-エポキシ樹脂含浸
基材等に加熱、加圧して積層して形成され、これをエッ
チングして回路網を形成し、これに半導体装置等の素子
を搭載することにより電子機器用のボードが作られる。
これらの過程では、基材との接着、加熱、酸やアルカリ
液への浸漬、レジストインクの塗布、ハンダ付け等が行
われるため、銅箔には各種の性能が要求される。たと
えば、通常M面(粗化面、以下同様)と呼称されている基
材と接着される側には主として基材との接着性、耐薬品
性等が要求され、又M面の反対側の通常S面(光沢面、
以下同様)と呼称されている側には主として耐熱性、耐
湿性等が要求されている。又これらの両面には保管時に
銅箔の酸化変色のないことも要求されている。これらの

【請求項3】 請求項1記載の一般式(1)、(2)又
は(3)で表されるイミダゾールシラン化合物の少なく
とも1種を有効成分とする金属表面処理剤。

【請求項4】 請求項1記載の一般式(1)、(2)又
は(3)で表されるイミダゾールシラン化合物の少なく
とも1種を有効成分とする銅箔用表面処理剤。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、金属表面の防錆或いは
接着性の改善等を行うための表面処理剤、特にプリント
回路用銅張積層板等に用いられる銅箔用表面処理剤と
して有用な新規なイミダゾールシラン化合物及びその製

4

3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-2-(アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、3-クロロプロピルトリメトキシシラン等が知られている〔「高分子添加剤の最新技術」120～134頁、シーエムシー、1988年1月6日発行〕。

10 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記したように最近プリント回路が緻密化しているので、使用されるプリント回路用銅箔に要求される特性はますます厳しくなっている。本発明は、こうした要請に対応できる、すなわち耐熱性に優れ、金属表面に対する防錆作用が高く、しかも金属と樹脂基板との接着性を著しく向上させることができる新規なシラン化合物、その製造方法、及びそれを用いた新規な金属表面処理剤、特に銅箔用表面処理剤を提供することを目的とするものである。

20 【課題を解決するための手段】本発明者は、鋭意研究を進めた結果、特定のイミダゾール環を有するシラン化合物が金属表面に対し優れた防錆作用を有するとともに、金属と樹脂基板との接着性を著しく向上させることを見出した。

(1) 下記一般式(1)、(2)又は(3)で表される新規イミダゾールシラン化合物。

30 【化3】

【0004】この種のシランカップリング剤としては、
 ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス（２－メトキシ
 エトキシ）シラン、３－メタクリロキシプロピルトリ
 メトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリメトキシ
 シラン、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エ
 チルトリメトキシシラン、N－２－（アミノエチル）－

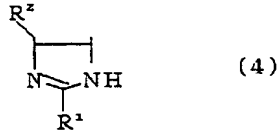


5

6

【0009】(ただし、一般式(1)、(2)又は(3)において、 R^1 は水素又は炭素数が1~20のアルキル基、 R^2 は水素、ビニル基又は炭素数が1~5のアルキル基、 R^3 、 R^4 は炭素数が1~3のアルキル基、 n は1~3)

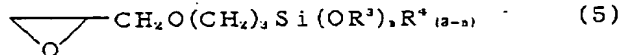
(2) 下記一般式(4)で表されるイミダゾール化合物*



*と下記一般式(5)で表される3-グリシドキシプロピルシラン化合物とを、80~200℃で反応されることを特徴とする請求項1記載のイミダゾールシラン化合物の製造方法。

【0010】

【化4】



【0011】(ただし、一般式(4)、(5)において、 R^1 は水素又は炭素数が1~20のアルキル基、 R^2 は水素、ビニル基又は炭素数が1~5のアルキル基、 R^3 、 R^4 は炭素数が1~3のアルキル基、 n は1~3)及び

(3) 前記1記載の一般式(1)、(2)又は(3)で表されるイミダゾールシラン化合物の少なくとも1種を有効成分とする金属表面処理剤。

【0012】(4) 前記1記載の一般式(1)、(2)又は(3)で表されるイミダゾールシラン化合物の少なくとも1種を有効成分とする銅箔用表面処理剤にある。

【0013】以下に本発明をさらに詳細に説明する。

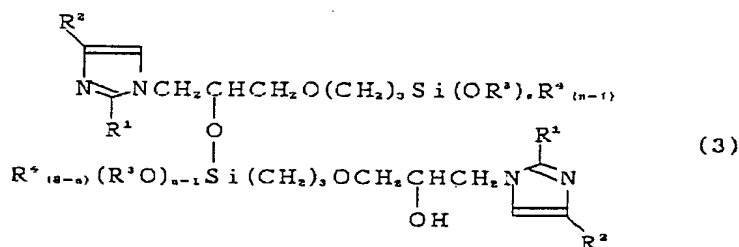
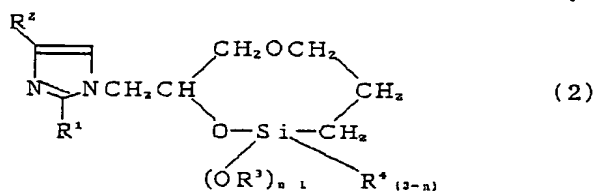
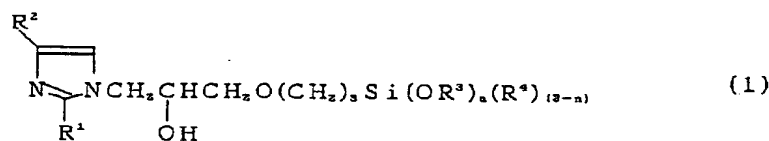
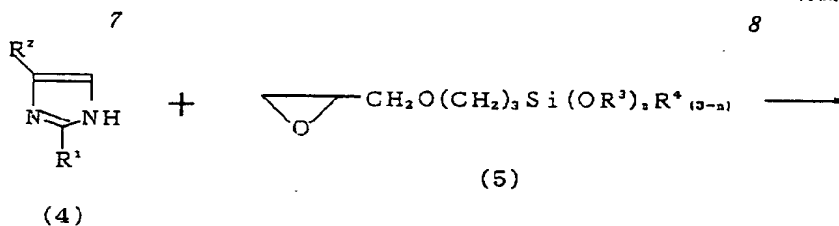
【0014】上記一般式(1)、(2)又は(3)における R^1 は、水素又は炭素数が1~20のアルキル基であるが、特に合成の容易性から水素、メチル基、エチル基、ウンデシル基、ヘプタデシル基等が好適である。

R^2 は水素、ビニル基又は炭素数が1~5のアルキル基であるが、特に合成の容易性から水素、メチル基、ビニル基等が好適である。 R^3 又は R^4 は炭素数が1~3のアルキル基であるが、特に合成の容易性からメチル基、エチル基が好適である。また n は1~3である。

【0015】本発明の上記イミダゾールシラン化合物(1)、(2)又は(3)は、一般式(4)で表されるイミダゾール化合物と一般式(5)で表される3-グリシドキシプロピルシラン化合物とを、80~200℃で反応させることにより製造することができる。その反応を式で示すと次のようになる。

【0016】

【化5】



【0017】（上記式中、 R^1 は水素又は炭素数が1～20のアルキル基、 R^2 は水素、ビニル基又は炭素数1～5のアルキル基、 R^3 及び R^* は炭素数1～3のアルキル基、 n は1～3を表す）上記一般式（4）で表されるイミダゾール化合物として好ましいのは、イミダゾール、2-アルキルイミダゾール、2, 4-ジアルキルイミダゾール、4-ビニルイミダゾール等である。これらのうちとくに好ましいのは、イミダゾール；2-アルキルイミダゾールとしては、2-メチルイミダゾール、2-エチルイミダゾール、2-ウンデシルイミダゾール、2-ヘプタデシルイミダゾール；また、2, 4-ジアルキルイミダゾールとしては、2-エチル-4-メチルイミダゾール等を挙げることができる。又上記一般式

（5）で表される3-グリシドキシプロピルシラン化合物は、3-グリシドキシプロピルトリアルコキシシラン、3-グリシドキシプロピルジアルコキシアルキルシラン、3-グリシドキシプロピルアルコキシジアルキルシランであり、これらのうちとくに好ましいものを挙げれば、3-グリシドキシプロピルトリアルコキシシランとしては、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、また3-グリシドキシプロピルジアルコキシアルキルシランとしては、3-グリシドキシプロピルジメトキシメチルシラン、3-グリシドキシプロピルアルコキシジアル

キルシランとしては、3-グリシドキシプロピルエトキシジメチルシラン等である。

【0018】上記イミダゾール化合物と3-グリシドキシプロピルシラン化合物との反応は、80～200℃の温度に加熱したイミダゾール化合物に0.1～10モル倍量の3-グリシドキシプロピルシラン化合物を滴下させながら行くと良く、反応時間は5分～2時間程度で十分である。この反応は特に溶媒を必要とはしないが、クロロホルム、ジオキサン、メタノール、エタノール等の有機溶剤を反応溶媒として用いてもよい。尚、この反応は、水分を嫌うので、水分が混入しないように、乾燥した窒素、アルゴン等の水分を含まない気体の雰囲気下で行うことが好ましい。

【0019】この反応において、上記一般式（1）、（2）及び（3）で示したイミダゾールシラン化合物は混合物の状態で得られるが、これらの化合物は、溶解度の差を利用する方法、カラムクロマトグラフィー等の既知の手段により精製され、単離される。尚、金属表面処理剤として用いる場合は、これらのイミダゾールシラン化合物は必ずしも単離する必要はなく、混合物のまま用いることが簡便で好ましい。なお、生成物中の各成分組成は、一般に一般式（1）：同（2）：同（3）＝（40～80）：（10～30）：（5～40）（液体クロマトグラフィーで分析したときの面積比）である。

【0020】上記イミダゾールシラン化合物を金属表面処理剤として用いる場合、その対象金属には特に制限はない。たとえば銅、亜鉛及びこれらの合金等の表面処理剤として有用である。しかし、銅の表面処理剤として用いることが好適であり、特にプリント回路用銅張積層板等に用いられる銅箔の表面処理剤として用いると本発明の効果を十分に発揮することができる。この銅箔には銅箔の表面を粗面化処理したもの、銅箔に黄銅層形成処理したもの、クロメート処理したもの、亜鉛-クロム基混合物被覆処理したもの等も包含される。

【0021】上記イミダゾールシラン化合物は、少なくともその一種をそのまま直接金属表面に塗布してもよいが、水、メタノール、エタノール等のアルコール類、更には、アセトン、酢酸エチル、トルエン等の溶剤で0.001~20重量%になるように希釈し、この液に金属を浸漬させる方法で塗布することが簡便で好ましい。尚、このイミダゾールシラン化合物は単独で用いてもよいが、複数のイミダゾールシラン化合物を混合して用いてもよく、また他の防錆剤、或いは、カップリング剤等と混合して用いてもよい。

【0022】

【実施例】

イミダゾールシラン化合物の合成1

(イミダゾール化合物と3-グリシドキシプロピルトリメトキシシランとの反応)

実施例1

イミダゾール3.4g(0.05mol)を95℃で融解し、アルゴン雰囲気下で攪拌しながら、3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン11.8g(0.05mol)を30分間かけて滴下した。滴下終了後、さら

に95℃の温度で1時間反応させた。

【0023】反応生成物は透明な橙色の粘稠な液体(以下「混合成分1」という)として得られた。

【0024】この生成物は透明な橙色の粘性液体で数週間以上ゲル化せず安定であった。また水、アルコール、クロロホルム等に可溶であり、液体クロマトグラフィー及びゲルパーミエーションクロマトグラフィーにより3成分の混合物であることを確認した。

【0025】又、この一部を採取して、¹H-NMRで分析した結果、>NHピークは完全に消失しており、反

たことがわかった(図1、2)。

【0026】上記反応生成物7.5gにクロロホルム4mlを添加して当該生成物を溶解し、次いで、これをテトラヒドロフラン150ml中に注いだ。析出物をろ過して除去した後、溶媒を留去し粘性液体4.3gを得た。これを液体クロマトグラフィー及びゲルパーミエーションクロマトグラフィーにより測定した結果、単成分(以下「化合物1」という)であることが確認された。

【0027】化合物1及び混合成分1について¹H-NMR、IR、MSスペクトル分析を行った。(混合成分1の¹H-NMRスペクトルを図1に同IRスペクトルを図2、又化合物1の¹H-NMRスペクトルを図3に、同IRスペクトルを図4に示す。)この結果を次に示した。

【0028】(化合物1)

¹H-NMR(CDCl₃, δ ppm); 0.4~0.7(m, 2H), 1.5~1.8(m, 2H), 2.9~4.3(m, 13H), 6.93(s, 1H), 6.95(s, 1H), 7.44(s, 1H)

IR(neat, cm⁻¹); 2940~2840(ν_{CH}), 1090, 810(ν_{SiOx})

MS; 272(M⁺)

(混合成分)

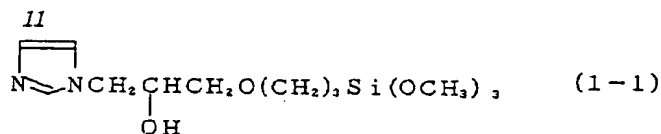
¹H-NMR(CDCl₃, δ ppm); 0.4~0.7(m, 2H), 1.4~1.7(m, 2H), 3.0~4.3(m, 14.8H), 6.8~7.0(m, 2H), 7.3(s, 1H), 7.2~7.5(m, 1H)

IR(neat, cm⁻¹); 3500~3000(ν_{OH}), 2940~2840(ν_{CH}), 1090, 820(ν_{SiOx})

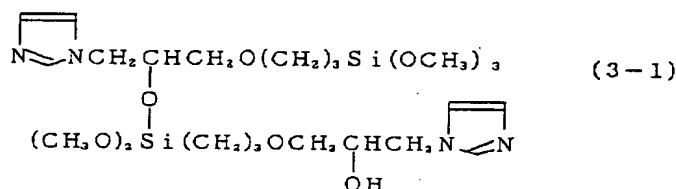
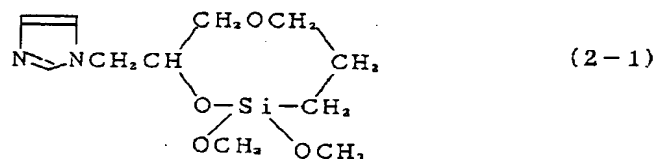
これらの結果から、上記化合物1は上記一般式(2)においてR¹, R²が水素、R³がメチル、nが3である下記式(2-1)の構造を有し、混合成分1には式(2-1)の化合物の他、下記式(1-1)及び(3-1)の構造を有する化合物が混合していることが分かった。そして、この3成分の混合組成比はエタノール/ヘキサン溶媒、液体クロマトグラフィーで分析したときの面積比でおよそ式(1-1):(2-1):(3-1)=45:22:33であった。

【0029】

【化6】



12



【0030】実施例2~7

*応温度とした以外は実施例1と同様に反応を行った。

実施例1のイミダゾールに代えて、表1に示したイミダ 20 【0031】

ゾール化合物を使用し、又、反応温度を表1に示した反* 【表1】

実施例	イミダゾール化合物	反応温度(℃)	生成物の名称
2	2-メチルイミダゾール	150	混合成分2
3	2-エチルイミダゾール	95	混合成分3
4	2-エチル-4-メチルイミダゾール	95	混合成分4
5	2-ウンデシルイミダゾール	95	混合成分5
6	2-ヘプタデシルイミダゾール	95	混合成分6
7	4-ビニルイミダゾール	95	混合成分7

【0032】反応生成物は、いずれも透明な橙色の粘質な液体として得られた。生成物は実施例1と同様、¹H-NMRとIRにより同定し、それぞれ前記一般式(1)、(2)及び(3)に対応する構造を有する混合物であることを確認した。

【0033】次に、以上生成したイミダゾールシラン(混合成分1~7および化合物1)を銅箔の表面処理剤として評価した。評価方法は以下の通りである。

【0034】耐熱性試験

電解銅箔(厚さ75μm、4.5×4.5cm)をアセトンで脱脂し、3%の硫酸水溶液で洗浄した。この銅箔の光沢面に、前記で得られた化合物1及び混合成分1~7のイミダゾールシラン化合物をそれぞれ6重量%の濃度になるようにメタノールに溶解し、この溶液をスピンコーターで塗布し、0.3μmのイミダゾールシラン化合物の薄膜を作成し、これを試験片とした。

【0035】この試験片をそれぞれ、180℃、200 50

で、220℃、240℃の温度の恒温槽に30分間入れて、加熱処理した。比較のため、上記イミダゾールシラン化合物に代えて、シランカップリング剤として市販されている3-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン(以下単に「エポキシシラン」と言う)の10重量%メタノール溶液を同様に0.3μm塗布した銅箔及び何も塗布しない銅箔(以下「ブランク」とする)について同様に加熱処理した。加熱後の変色の程度で耐熱性を評価し、結果を表2に示した。

【0036】耐湿性試験

上記耐熱性試験と同様にしてイミダゾールシラン、エポキシシランを塗布した試験片及びブランクを温度80℃、湿度95%の恒温槽に24時間入れ、変色の程度で耐湿性を評価した。この結果も表2に併せて示した。

【0037】接着性試験

電解銅箔(33μm)の粗化面に黄銅層を形成後、亜鉛又は酸化亜鉛とクロム酸化物との亜鉛-クロム基混合物

をめっき被覆した銅箔(25×25cm)を、イミダゾールシランの0.4重量%メタノール溶液に浸漬した。これをクリップで吊り下げ、余分な液を落とした後、100℃の乾燥器中で、5分間乾燥した。そして前記銅箔の粗化面をガラス繊維クロスにエポキシ樹脂を含浸させた基材に接着し、JIS C 6481に規定する方法により常態ピール強度を測定した。比較のため、イミダ*

*ゾールシランの代わりにエポキシシランを用いて同様の処理を行ったもの及び浸漬処理を行わないものについても同様の方法で接着性を試験した。この結果も表2に併せて示した。

【0038】

【表2】

処理剤	耐熱性				耐湿性 (80℃, 95%, 24hr)	接着性 ピール強度 (kg/cm)
	180℃	200℃	220℃	240℃		
ブランク	2	2	1	1	1	2.29
エポキシシラン	3	2	2	1	1	2.35
混合成分1	4	3	2	2	4	2.52
化合物1	4	3	2	2	3	2.45
混合成分2	4	3	2	2	2	2.46
混合成分3	4	3	2	2	2	2.47
混合成分4	4	3	2	2	2	2.51
混合成分5	4	3	2	2	4	2.49
混合成分6	4	3	3	2	4	2.43
混合成分7	4	3	2	2	5	2.35

【0039】(注)耐熱性、耐湿性試験；5：変色なし、4：わずかに変色3：少し変色、2：橙色または黄色に変色、1：黒褐色に変色

実施例8～10

イミダゾールシラン化合物の合成2

(イミダゾール化合物と3-グリシドキシプロピルトリ※

※エトキシシランとの反応)表3に示したイミダゾール化合物を使用し、3-グリシドキシプロピルシラン化合物を3-グリシドキシプロピルトリエトキシシランとし、表3に示した反応温度で実施例1と同様の反応をした。

【0040】

【表3】

実施例	イミダゾール化合物	反応温度(℃)	生成物の名称
8	イミダゾール	95	混合成分8
9	2-エチル-4-メチルイミダゾール	95	混合成分9
10	2-ウンデシルイミダゾール	95	混合成分10

【0041】反応生成物は、いずれも透明な橙色の粘稠な液体として得られた。生成物は実施例1と同様、¹H-NMRとIRにより同定し、それぞれ前記一般式(1)、(2)及び(3)に対応する構造を有する混合物であることを確認した。

【0042】以上生成したイミダゾールシラン(混合成

分8～10)を銅箔の表面処理剤として実施例1～7の方法と同様の方法で光沢面について耐熱性、耐湿性、粗化面について接着性を評価した。結果を表4に示した。

【0043】

【表4】

処理剤	耐 熱 性				耐湿性 (80℃, 95%, 24hr)	接着性 ピール強度 (kg/cm)
	180℃	200℃	220℃	240℃		
ブランク	2	2	1	1	1	2. 2 4
エポキシシラン	3	2	2	1	1	2. 2 6
混合成分 8	4	3	2	2	4	2. 4 3
混合成分 9	4	3	2	2	4	2. 4 4
混合成分 10	4	3	2	2	5	2. 4 0

【0044】耐熱性、耐湿性試験; 5: 変色なし、4: わずかに変色、3: 少し変色、2: 橙色または黄色に変色、1: 黒褐色に変色

実施例 11~14

イミダゾールシラン化合物の合成 3

(イミダゾール化合物と 3-グリシドキシプロピルジメトキシメチルシランとの反応) 表 5 に示したイミダゾー*

*ル化合物を使用し、3-グリシドキシプロピルシラン化合物を 3-グリシドキシプロピルジメトキシメチルシランとし、表 5 に示した反応温度で実施例 1 と同様の反応をした。

【0045】

【表 5】

実施例	イミダゾール化合物	反応温度(℃)	生成物の名称
11	イミダゾール	95	混合成分 11
12	2-メチルイミダゾール	150	混合成分 12
13	2-エチルイミダゾール	95	混合成分 13
14	2-エチル-4-メチルイミダゾール	95	混合成分 14

【0046】反応生成物は、いずれも透明な橙色の粘稠な液体として得られた。生成物は実施例 1 と同様¹H-NMR と IR により同定し、それぞれ前記一般式 (1)、(2) 及び (3) に対応する構造を有する混合物であることを確認した。

【0047】図 5 は生成物混合成分 11 の¹H-NMR スペクトル、図 6 は同 IR スペクトルである。

【0048】これらの分析の結果を示すと、

¹H-NMR (CDCl₃: δ ppm)

-0.2 (s, 3H)、0.1~0.4 (m, 2H)、1.1~1.4 (m, 2H)、2.9~3.3 (m, 8H)、3.6~3.9 (m, 3H)、6.6 (s, 1

H)、6.7 (s, 1H)

7.1 (s, 1H)、7.2 (s, 1H)

IR (neat, cm⁻¹)

3600~3000 (ν_{OH})、2940~2830 (ν_{CH})、1260 (δ_{CH} (SiMe))、1090, 815 (ν_{SiO₂})、780 (ν_{SiC} (SiMe))

以上生成したイミダゾールシラン (混合成分 11~14) を銅箔の表面処理剤として実施例 1~7 の方法と同様の方法で光沢面について耐熱性、粗化面について接着性を評価した。結果を表 6 に示した。

【0049】

【表 6】

処理剤	耐 熱 性				接着性 ピール強度 (kg/cm)
	180℃	200℃	220℃	240℃	
ブランク	2	2	1	1	2.24
エポキシシラン	3	2	2	1	2.26
混合成分11	4	3	2	2	2.41
混合成分12	4	3	2	2	2.48
混合成分13	3	3	2	2	2.34
混合成分14	4	3	2	2	2.32

【0050】耐熱性、耐湿性試験；5：変色なし、4：わずかに変色、3：少し変色、2：橙色または黄色に変色、1：黒褐色に変色

実施例15～17

イミダゾールシラン化合物の合成4

(イミダゾール化合物と3-グリシドキシプロピルエトキシジメチルシランとの反応) 表7に示したイミダゾール*20

*ル化合物を使用し、3-グリシドキシプロピルシラン化合物を3-グリシドキシプロピルエトキシジメチルシランとし、表7に示した反応温度で実施例1と同様の反応を行った。

【0051】

【表7】

実施例	イミダゾール化合物	反応温度(℃)	生成物の名称
15	イミダゾール	95	混合成分15
16	2-エチル-4-メチルイミダゾール	95	混合成分16
17	2-ウンデシルイミダゾール	95	混合成分17

【0052】反応生成物は、いずれも透明な橙色の粘稠な液体として得られた。生成物は実施例1と同様¹H-NMRとIRにより同定し、それぞれ前記一般式 (1)、(2) 及び (3) に対応する構造を有する混合物であることを確認した。

【0053】又、実施例15で得られた生成物の組成比は式(1)：式(2)：式(3)=73：19：8 (THF溶媒ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)で分析したときの面積比)であった。

【0054】図7は生成物混合成分15の¹H-NMRスペクトル、図8は同IRのスペクトルである。これらの分析結果を示すと、

¹H-NMR (CDCl₃, δ ppm)

0～0.1 (m, 6H)、0.4～0.7 (m, 2H)、1.1～1.3 (m, 3H)、1.4～1.7

(m, 2H)、3.2～3.5 (m, 4H)、3.6～3.7 (q, 2H)、3.9～4.2 (m, 3H)、6.9 (s, 1H)、7.0 (s, 1H)、7.3 (s, 1H)、7.5 (s, 1H)

IR (neat, cm⁻¹)

3500～3000 (ν_{OH})、2950～2850 (ν_{CH})、1255 [δ_{CH} (SiMe)]、1110, 1090 (ν_{SiOEt})、805, 780 [ν_{SiC} (SiMe)]

以上生成したイミダゾールシラン (混合成分15～17) を銅箔の表面処理剤として実施例1～7の方法と同様の方法で光沢面の耐熱性を評価した。結果を表8に示した。

【0055】

【表8】

処理剤	耐 熱 性			
	180℃	200℃	220℃	240℃
ブランク	2	2	1	1
エポキシシラン	3	2	2	1
混合成分15	3	3	2	2
混合成分16	3	3	2	2
混合成分17	3	2	2	2

【0056】耐熱性、耐湿性試験；5：変色なし、4：わずかに変色、3：少し変色、2：橙色または黄色に変色、1：黒褐色に変色

以上の結果から本発明の化合物が、金属の表面処理剤として耐熱性、耐湿性（防錆作用）、接着向上作用等に優れていることがわかる。

【0057】

【発明の効果】本発明の新規なイミダゾールシラン化合物は金属表面処理剤、特に銅箔用表面処理剤として有用なもので、耐熱性及び防錆作用に優れ、しかも金属と樹脂基板との接着性を著しく向上させることができるとい

う効果を有するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】混合成分1の¹H-NMRスペクトル

【図2】同IRスペクトル

【図3】化合物1（式（2-1））の¹H-NMRスペクトル

【図4】同IRスペクトル

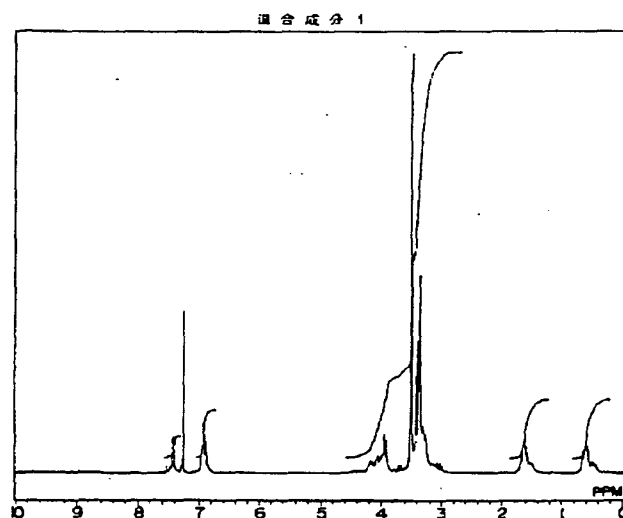
【図5】混合成分11の¹H-NMRスペクトル

【図6】同IRスペクトル

【図7】混合成分15の¹H-NMRスペクトル

【図8】同IRスペクトル

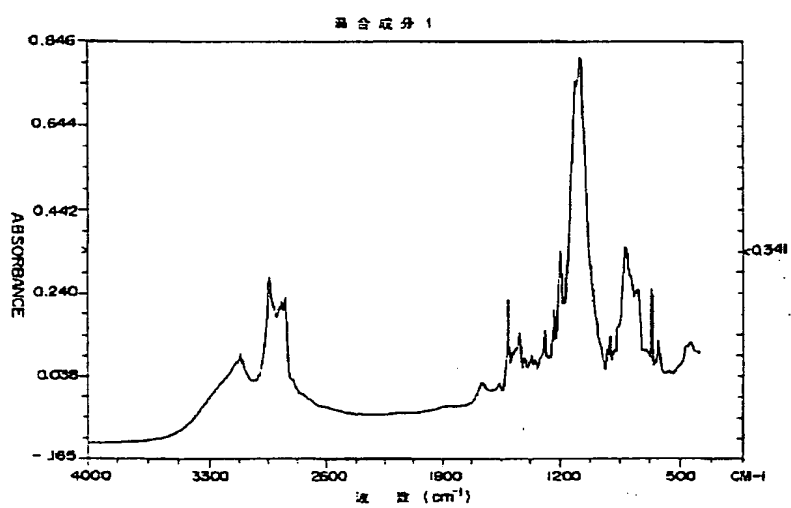
【図1】



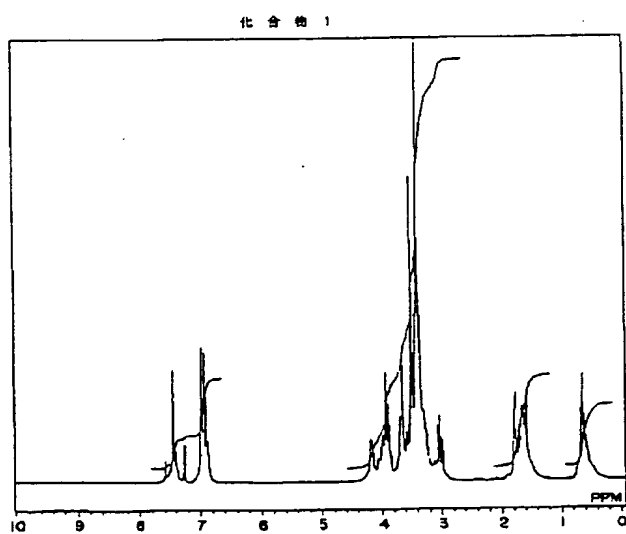
(12)

特開平5-186479

【図2】



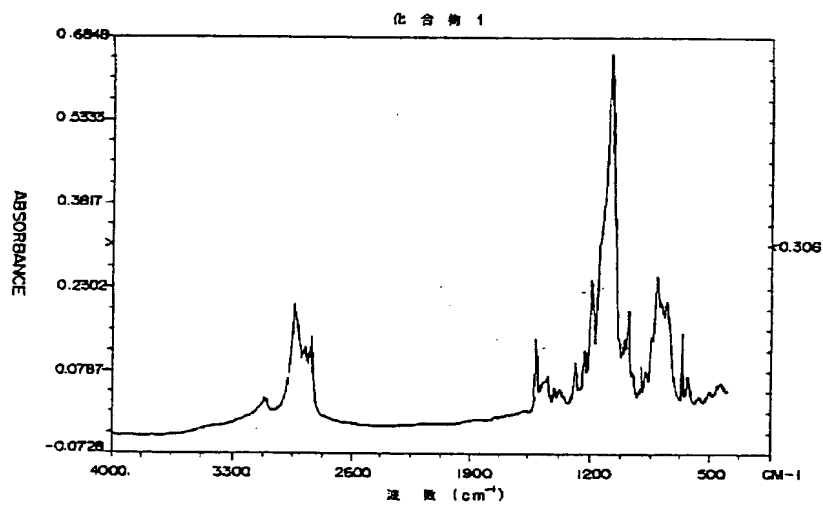
【図3】



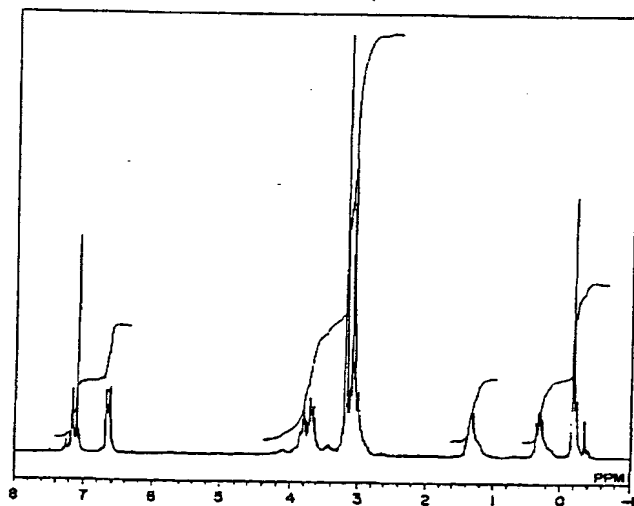
(13)

特開平5-186479

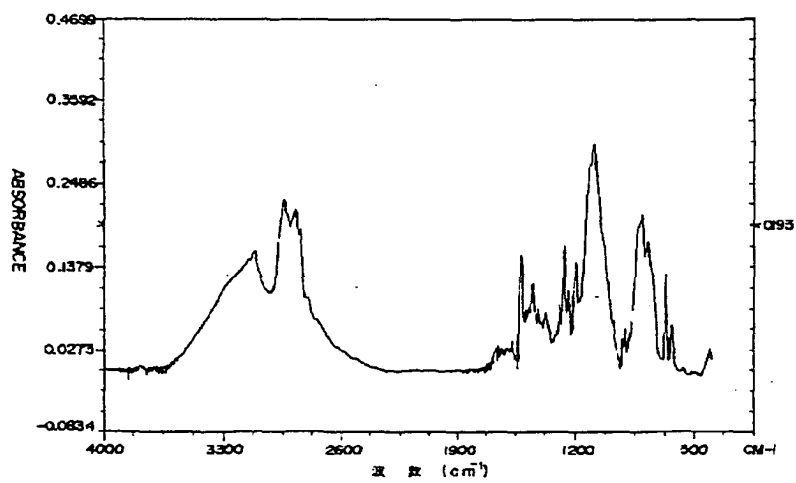
【図4】



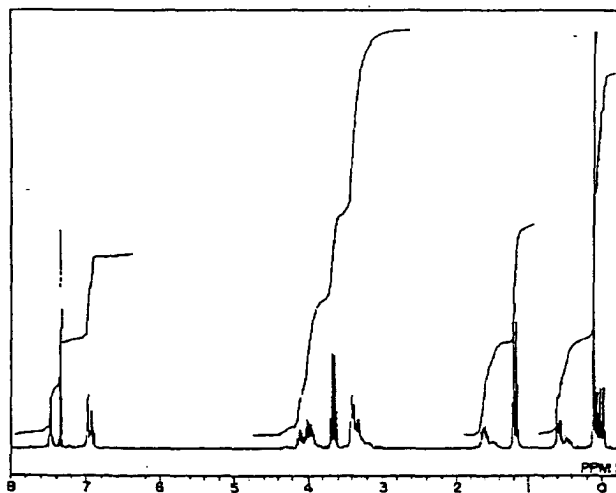
【図5】



【図6】



【図7】



(15)

特開平5-186479

【図8】

